This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

4 特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-67762

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

磁公開 昭和63年(1988)3月26日

H 01 L 23/50 23/28 G-7735-5F A-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

69発明の名称

樹脂封止半導体装置用リードフレーム

到特 顧 昭61-212196

發出 顧 昭61(1986)9月9日

砂発明者 濱野

濟 治

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

卯出 顋 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

创代 理 人 弁理士 井桁 貞一

明 福 寶

1. 発明の名称

樹脂封止半導体装置用リードフレーム

2. 特許請求の範囲

- 1) 封止樹脂と接する面に粗化加工面が設けられてなることを特徴とする樹脂封止半導体装置用リードフレーム。
- 2) 上記相化加工面は、表面を製地状にする化学エッチングにより形成されたものであることを 特徴とする特許請求の範囲第1項記載の樹脂封止 半導体装置用リードフレーム。

3. 発明の辞機な説明

(概要)

樹脂封止半導体装置に用いるリードフレームに おいて、

封止樹脂と接する面に粗化加工面を設けることにより、

封止樹脂との接合強度を高め、半導体装置にお

ける耐湿性の劣化を防止したものである。

(産業上の利用分野)

本発明は、樹脂封止半導体装置用リードフレームに係り、特に、半導体装置の耐湿性を高めるための構成に関す。

半導体装置では、リードフレームを用いた樹脂 封止が多用されるようになって来たが、この場合、 リードフレームと封止樹脂との接合部を還した水 分の侵入による信頼性の低下を抑えることが重要 である。

(従来の技術)

樹脂封止半導体装置用リードフレームの従来例は、第3図の平面関に示すが如くである。

同図に示すリードフレームは、厚さ 0.2 m 程度の表面が平滑な鉄系または網系などの金属板からなる金属条 1 から、チップパッド 2、 インナリード 3、 アウタリード 4、 タイパー 5 など以外の部分を除去して形成されたパターンが複数組並んだ

ものであり、インナリード3の先娘部およびチャ ブパッド2には、金などのめっきか施されている。 このパターンの形成は、プレス加工またはエッチ ング加工によってなされている。

このリードフレームを用いた樹脂封止半導体装置は、例えば第4図の側断面図に示すが如くである。

同図に示す半導体装置は、集積圏路の形成された半導体チップ6が、チップパッド2に固定(チップボンディング)されワイヤ7によりインナリードの先端部と接続(ワイヤボンディング)された後、封止樹脂8により封止(樹脂成形)されてなっている。なお樹脂成形の後、リードフレイスの麦出部はめっきが確され、不要師であるタイプ・ラリード4は所定の形状に成形されている。

封止樹脂8はインナリード3から内側を完全に 埋めているので、この半導体装置は、半導体チップ6が封止樹脂8により外界の環境から保護され ている。 しかしながら、上記のリードフレームを用いた 半導体装置では、インナリード3の表面が平滑で あるため、インナリード3と封止樹脂8との接合 部が両者の熱態張係数の差に起因する応力によっ てスリップし、そこに倒離が発生する場合がある。

そしてこの钢雑の発生は、外界の水分の侵入を 作すことになり、耐湿性の劣化による信頼性の低 下を招く問題となる。

上記問題を解決するためには、インナリード3と封止樹脂8との接合部がスリップしないように、 資者間の接合強度を高めてやれば良い。

これを実現するものとして、インナリード3を 第5図の部分斜視図に示す3mの如くに改良したリ ードフレームがある。

即ちインナリード3aには、曲げ9aや切欠き9bが投けられている。この曲げ9aや切欠き9bは、封止 併脂 8 と喰み合ってインナリード3aと封止併脂 8 との間の接合強度を高め、接合部がスリップする のを防止している。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、曲げ9aや切欠き9bを設けることは、リードフレームの製造設備例えばプレス型などの構成を複雑にしてリードフレームの製造コストを高め、然も半導体装置の高集積化に伴い数組化傾向にあるインナリード3aの形状寸法により制約されて実現困難な場合がある。

(問題点を解決するための手段)

上記問題点は、封止樹脂と接する面に根化加工 面が設けられてなる本発明のリードフレームを用 いることによって解決される。

本発明によれば、上記報化加工面は、表面を製 地状にする化学エッチングにより形成されたもので であるのが望ましい。

(作用)

本リードフレームは、封止樹脂と接する面即ち インナリードの表面に製地状の相化加工面即ち像 小凹凸の形成された面が設けられており、この凹 凸が封止説脂と喰み合うので、第5図で説明した曲げ9aや切欠き9bが設けられなくとも、インナリードと封止樹脂との間の接合強度が高くなり、買者の投合部がスリップするのを防止する。

そして製造においては、曲げ9sや切欠き9bが不要であることから、インナリードの形状寸法に制約されることなく実現可能であり、然も、エッチング工程の追加を必要とするものの、リードフレームの製造設備例えばプレス型などの構成を複雑にすることがないので、問題にするようなコスト高にはならない。

(実施例)

以下、本発明によるリードフレームの実施例に ついて第1図および第2図を用い説明する。

第1関は第3関関示従来例に相当する実施例の 平面関、第2関は実施例の相化加工面を説明する 部分側面関である。全図を通じ同一符号は同一対 象物を示す。

第1図に示すリードフレームは、第3図図示従

来例のインナリード3をその衰面(図の上下面) が粗化加工面10となったインナリード3bに変えた ものである。

即ちこのリードフレームは、第3図で説明したプレス加工またはエッチング加工によるパターンの形成の後、要面を製地状にする化学エッチングの工程が追加されて粗化加工面10が形成され、その後、インナリード3bの先端部およびチップパッド2に金などのめっきが能されたものである。

粗化加工面10を形成する上記化学エッチングは、金属条1の材料が飲系の場合には、硝酸・頻酸水溶液を大は硝酸・硫酸水溶液を、また網系の場合には、クロム酸・硫酸水溶液をエッチング液にした孔食エッチングであり、エッチング深さは1~3μα程度である。そしてエッチング後の表面即ち粗化加工面10の表面は、第2週に示す如く像小凹凸11の形成された面となる。

このリードフレームを用いた樹脂封止半導体袋 置の製造は、第4回で説明したのと間様である。

かく製造された半導体装置では、封止樹脂8が

粗化加工而10の凹凸11と唱み合うので、インナリード3bと封止樹脂 8 との間の接合強度が高くなり、 両者間のスリップによる頻離の発生が防止される。 従って、耐湿性の劣化による個類性の低下が抑え られる。

なお租化加工面10の領域は、上記実施例ではインナリード3bの全長となっているが、その一部であっても封止樹脂 8 との間のスリップ防止の作用を果たすこと、また逆にアウタリード 4 の範囲まで広がっても支障のないことは容易に理解出来る。

また、相化加工面10の形骸は、実施側では上記 化学エッチングによって行い表而に残留応力の残 らないようにしたが、機械的方法例えばサンドブ ラストなどによって行っても上記スリップ防止の 作用を果たすことは容易に類推出来る。

(発明の効果)

以上説明したように本発明の構成によれば、樹 脂封止半導体装置に用いるリードフレームにおい て、インナリードの形状寸法に制約されることな

く封止樹脂との接合強度を高めることが高コスト にすることなく実現出来て、半導体装置における 耐湿性劣化による信頼性低下を抑える効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明実施例の平面図、

第2図は実施例の粗化加工面を説明する部分側 面図、

第3回は従来例の平面図、

第4図は樹脂封止半導体装置例の側断面図、

第5 図は改良例の部分斜視圏、

である.

図において、

1は金属条、

3、3a、3bはインナリード、

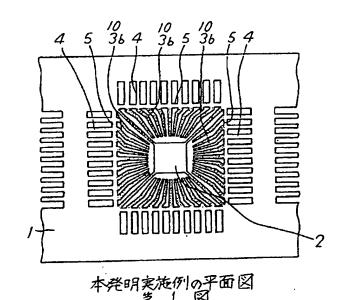
4 はアウタリード、

8 は封止樹脚、

10は粗化加工面、

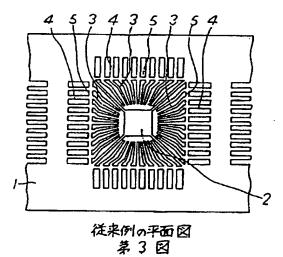
11は微小凹凸、

である.



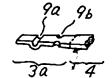
実施例の粗化加工面で説明する部分側面図 第 2 図

代理人 弁理士 井桁貞一



8 6 7

樹脂計止半導体装置例の側断面図 第 4 図



改良例の部分斜視図 第 5 図